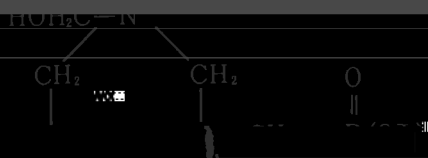
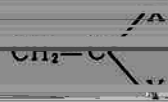


付

発明の名称



5



(大木慎一郎)

No.

46-84699 52-29294 898607

(S) [REDACTED]

№

47-11865 52-32760 000540
 (49. 7. 20) (50. 8. 24) (53. 2. 20)

47-11865 52-32760 000540
 (49. 7. 20) (50. 8. 24) (53. 2. 20)

47-11865 52-32760 000540
 (49. 7. 20) (50. 8. 24) (53. 2. 20)

47-11865 52-32760 000540
 (49. 7. 20) (50. 8. 24) (53. 2. 20)

48-11865 52-32760 000540
 (48. 12. 20) (52. 8. 24) (53. 2. 20)

48-11865 52-32760 000540
 (48. 12. 20) (52. 8. 24) (53. 2. 20)

出願番号
No (出願月日)

出生年月 昭和年月

12-15000 50-00000 000000

(19-09) (50-09) (000000)

昭和十一年八月二十日

西村 滋哲

12-115007 50-00000 000000

(19-10 8) (50-09 26) (50 9 20)

(末永 忠行)

出願者 (出願月日) 公共番号 (公告月日) 受領番号 (受領月日)

称

ア 7 2 0 - 5 0 0 (100) の 領 受 証 書 付 出 願

140211 50 00025 000001

出願者 (出願月日) 公共番号 (公告月日) 受領番号 (受領月日)

(清水 明彦, 林 隆夫)

(50-0-10), (50-0-07), (50-0-01)

95

14

11

11

11

11

11

17-53831	52-42754	910948	ポリ塩化ビニルから活
47.6.1	(52-4026)	(53-G-10)	性炭素製法による

47-99777	52-43182	910424
----------	----------	--------

シクロヘキサン環の合成

添加重合反応

州澄 義明)

48-92100	52-44349	913441
(48. 8.18)	(52.11. 7)	(53. 7.21)
(大槻 進 宮之原 勳)		
水井 規雅		

47

出願番号 公告番号 登録番号

ホットメルト材加工押 ホットメルト材原料スプレッド

49-87174 52-44783 914553

山七洋

(植村 勝, 笠松
秋田 利光, 黒木

(笠松化工と共願)

41-60146 59-19150 915019

(山七洋) (笠松化工) (共願)

No

17-100005 50-17511 017051

(17.10.7) (50.10.0) (50.0.1)

出願番号 公告番号 登録番号 発明の名称 要
(出願日付) (公告日付) (登録日付)

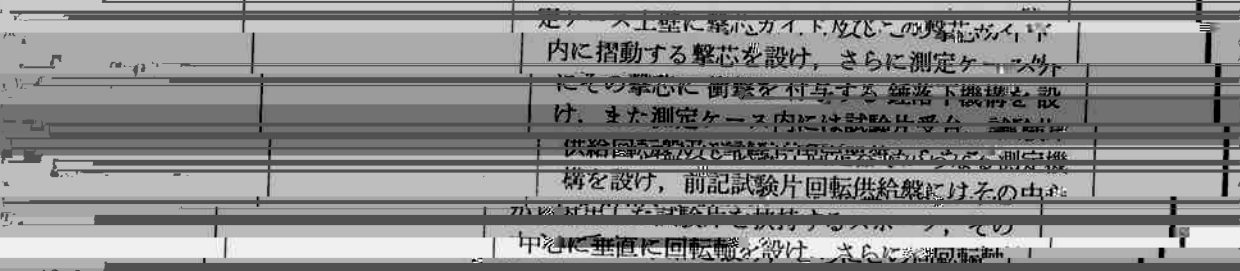
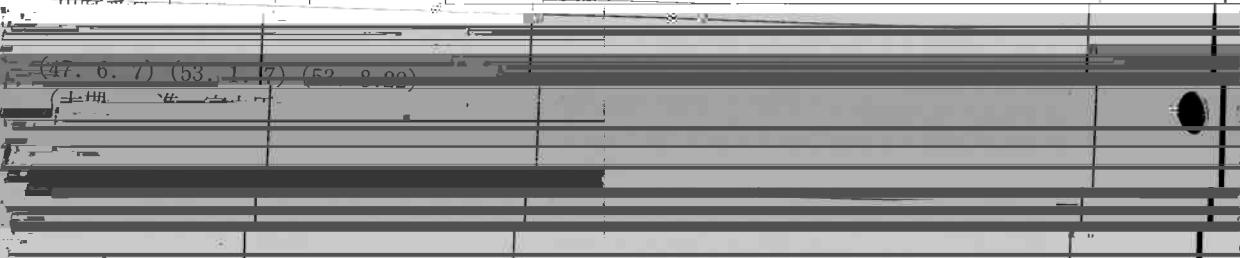
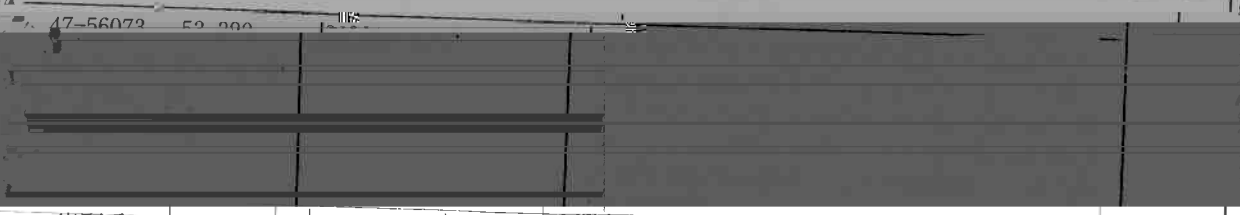
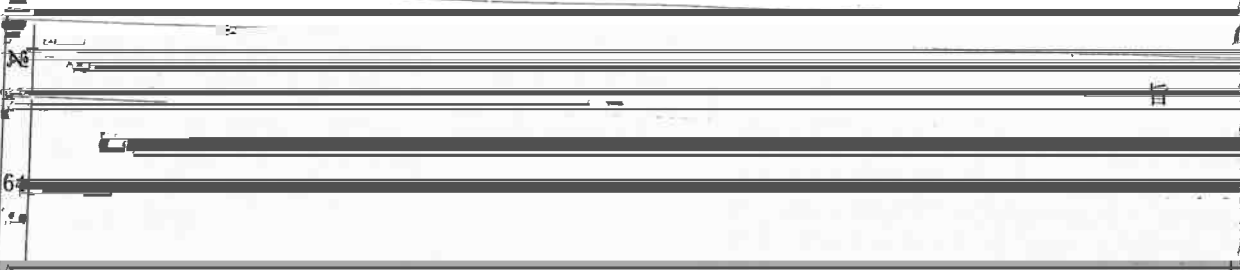
木村 正歳, 斉藤 光高)

61

(貞淵 啓介, 聖井 百穂)

水野 敏勝)

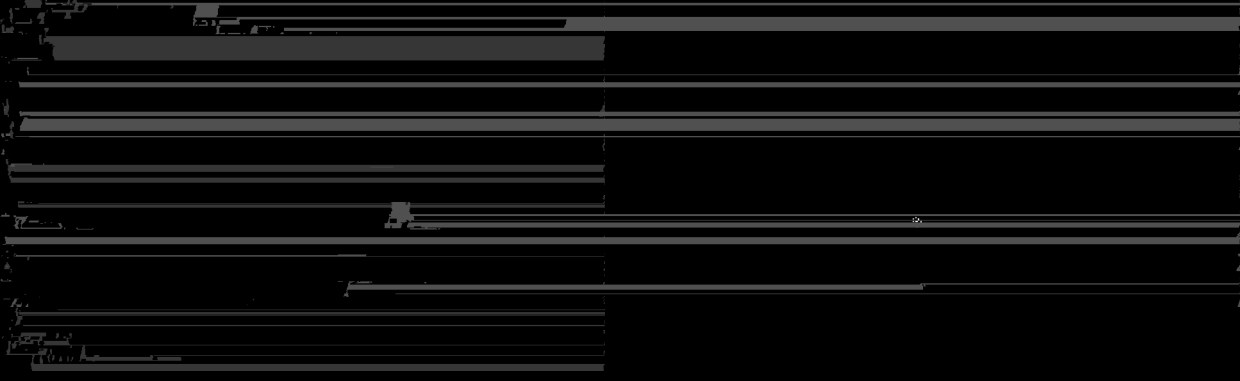
(19.1.10) (52.12.5) (52.0.1)



46-95 (46-1100) (永野 隆雄)



47-100306 52-1798 92



定、ス上壁に撃心カイト及びこの撃心カイト
 内に摺動する撃心を設け、さらに測定ケース外
 にその撃心に衝撃を付与する錘落下機構を設
 け、また測定ケース内には試験片受合
 供給回転盤及び回転供給盤を設け、測定機
 構を設け、前記試験片回転供給盤にその中心
 が前記試験片受合供給盤の中心と一致する
 中心に垂直に回転軸を設け、さらに前記回転軸

錘落下機構には錘 錘を設け

66

67

(49.11.27) (51.12.16) (52.9.5)

中山 悠作, 上野 茂

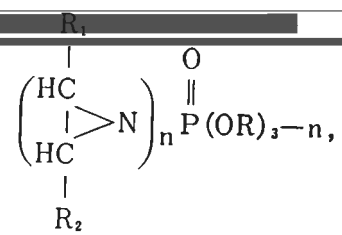
弘中 敏夫, 小田 康弘

(49.11.16) (53.1.14) (53.9.5)

(大槻 進, 有家 潤二)

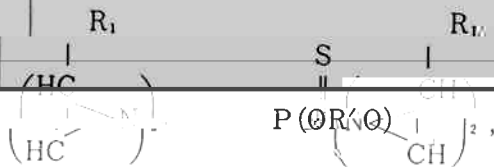
榎部 光信, 竹重 浩佐

49-95094 53-7450 926055



№

出願番号 公発番号 登録番号



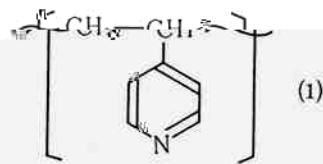
46-69262 53-6555 927792
(46.9.9) (53.3.9) (53.10.13)

出願人 中田新

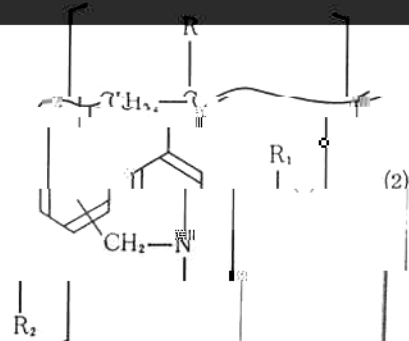
渡部 (降)

89

ウ 一般式



およびまたは



(ただし、Rは水素原子または炭素数1ないし4のアルキル基であり、R₁およびR₂は炭素数1ないし10の炭化水素基である。)で示される。

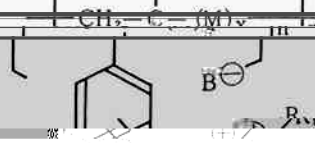
(小坂重次郎 井村 信一)

森下 延男)

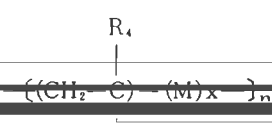
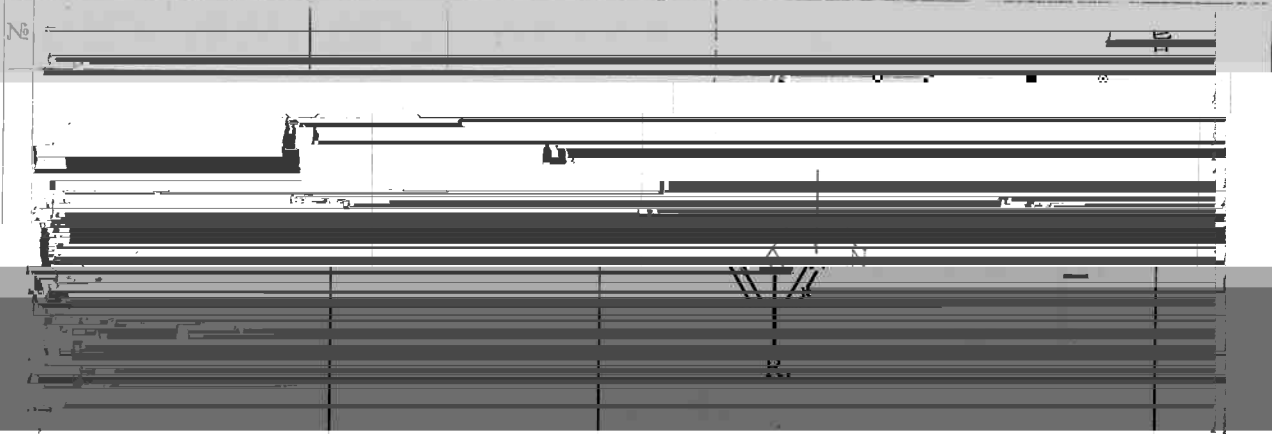
91)

(49-4 15) (53, 2 12) (53 10 12)

(宮川, 俊男, 高橋 義明)



[REDACTED]



(小坂 重彦、吉田、敏郎)

秋元 明、高本 邦夫)

48-569 52-32400 000069

(47.12.29) (52.8.20) (53.10.17)

49-102950 53-11276 931441
(49. 9. 9) (53. 4.20) (53.11. 7)

(内掛 口 進, 宮之原 勲)

(井村 信一, 齊藤 光高,
森下 延男)

49-111728 53-11987 932679

孔性合樹樹脂薄膜

10 0000 50 1000 0000 ... パナソニックのワイヤレス電機工業株式有限

(10 0000) (50 1000) (0000 1000)

(10 0000) (50 1000) (0000 1000)

50 1000 0000

50 1000 50 1000 0000 ...

(坂本 光久, 長浜 武敏,
小野 勳)

山崎 八生 砂

50-129310 53-13996 935266 クロマトグラフィー用 (1)比表面積 5~1500 m^2/g , 大きさ 1 μm

114

出願番号 公告番号 登録番号

の箱製

(49, 3, 24) (52-5 70) (530 10)

田子, 和十)

又

117

出願番号 | 公告番号

(50 9 17) (53 6 21) (53 12 26)

登録番号

48-3988

エーテルの製法

エーテルの製法